

第三届全国高纯氧化铝粉体制备技术及应用交流大会

高纯氧化铝粉体具有普通氧化铝无法比拟的光、电、磁、热和机械性能，是配套航天航空、半导体、核能、新能源、冶金、生物医疗、照明、机械、化工等众多工程领域的重要新材料，是现代化工附加值最高、应用最广泛的高端材料之一。

近年来，新能源汽车、半导体等新兴产业的兴起带来新的增长点，同时也正促使着高纯氧化铝产品向更高端发展，这给制备工艺与提纯技术带来了考验。与此同时，虽然我国高纯氧化铝产业已经取得了很大的突破，但在高端市场仍未摆脱依赖进口的局面。

目前我国的高纯氧化铝产业发展正经历怎样的机遇与挑战？生产企业面临哪些技术与装备需求？潜在的应用场景有哪些？业内专家又有哪些指导建议？

在此背景下，中国粉体网将在**山东淄博**举办**第三届全国高纯氧化铝粉体制备技术及应用交流大会**，大会旨在搭建高纯氧化铝上下游技术交流、信息互通的沟通平台，促进我国高纯氧化铝行业技术与产业发展突破。

大会热诚欢迎国内外相关领域的专家、学者、科研人员、企业界代表积极参会，同时欢迎公司、企事业单位展示技术成果，洽谈产、学、研合作。

时间：

2026 年 9 月 17 日

地点：

山东淄博

主办单位：



会议主题：

- 1、当前我国高纯氧化铝行业面临的机遇与挑战
- 2、高纯氧化铝制备及纯化工艺现状与发展趋势
- 3、高纯铝等上游原材料发展现状
- 4、异丙醇铝等中间体生产及提纯工艺进展
- 5、高纯氧化铝在 LED、机械化工等传统领域的应用与需求
- 6、生物医疗、新能源等新兴行业对高纯氧化铝的需求现状
- 7、高纯氧化铝在陶瓷基板方向的应用
- 8、高纯氧化铝在研磨抛光领域的应用
- 9、高纯氧化铝在半导体设备零部件中的应用
- 10、氧化铝透明陶瓷的制备及应用
- 11、高纯氧化铝在高端导热领域的应用
- 12、生产企业面临的技术与装备需求
- 13、高纯氧化铝粉体物化性能表征
-

大会赞助：

(赞助详细内容请联系会务组了解)

- 1、协办赞助 (含 2*2.6m 展位、企业致辞、宣传片播放、企业报告、资料入袋等)
- 2、晚宴赞助 (含 2*2.6m 展位、宣传片展示、晚宴致辞、主持人口播广告 等)
- 3、其它赞助 (含 2*2.6m 议礼品、资料袋、签到处双侧、会场后方广告，茶歇、椅背广告、胸牌广告赞助等)
- 4、展位展示 (展示桌椅、2*2.6m 展位背景墙广告)

会议费用：

2800 元/人 注册费包括会务、资料、茶歇、餐食、茶歇、晚宴、等费用；

学生凭学生证 1500 元/人

普通展位展示

费用：1.2 万元

服务内容：

- 1、标准展桌一套（配 2 把椅子）
- 2、企业喷绘背景墙广告 1 个
- 3、参会名额*2
- 4、线上企业宣传推文一篇

赞助展位展示

费用：3-20w 万元

- 1、标准展桌一套（配 2 把椅子）
- 2、企业喷绘背景墙广告 1 个
- 3、参会名额 2 - 6 人
- 4 线上企业宣传推文一篇

.....

详询会议经理

会务组：

联系人：李经理

联系方式：15563675367（同微信）

